## 热处理对 $\beta$ 钛合金微弧氧化膜特性的影响

吕 凯<sup>1,2</sup>,杜赵新<sup>1</sup>,刘向东<sup>1,2</sup>,付俊松<sup>1</sup>,池 波<sup>1</sup>

(1. 内蒙古工业大学, 内蒙古 呼和浩特 010051)

(2. 内蒙古自治区材料成型及控制工程重点实验室, 内蒙古 呼和浩特 010051)

摘 要:通过对 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金进行热处理,研究热处理工艺对该合金的相组成和电阻率的影响 以及对氧化膜的厚度、粗糙度、微观形貌及相组成的影响。结果表明,通过热处理改变 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金的相组成,热处理后试样的电阻率小幅降低;经 850 ℃固溶热处理后所获微弧氧化膜的厚度和粗糙度最小,分别 为48.3 和 7.45 μm; 微弧氧化膜微观形貌显示,经 750 和 850 ℃固溶热处理后的试样,在微弧氧化后,其膜层表面裂 纹较少,并且致密; 微弧氧化膜主要的组成相为金红石相 TiO<sub>2</sub>和锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>。

关键词: 微弧氧化; 热处理;  $\beta$  钛合金; 氧化膜特性

中图法分类号: TG174 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2016)12-3290-05

微弧氧化技术目前广泛应用于 Ti, Zr, Al 及 Mg 合金的表面处理<sup>[1-6]</sup>,通过微弧氧化处理,在其表面形 成一层致密的氧化膜,来改善基体金属的各项性能。 尤其是 Ti 合金表面的微弧氧化改性,使其在医疗、造 船、航空航天等领域更为适用<sup>[7-11]</sup>。

已有的研究表明,作为微弧氧化处理电路中的一 部分,试样的电阻关系到微弧氧化的进行,热处理状 态则会对合金的电阻产生影响。同时,微弧氧化过程 中,氧化膜的形成还受到起弧放电的影响,热处理会 改变金属材料中的合金化元素的分布,而基体试样表 面各处的元素不同会在微弧氧化反应初期导致起弧现 象的先后出现。先成膜的位置与后成膜的位置会产生 微观台阶,进而在反应过程中产生内应力,随着反应 持续进行,应力累积,最终成为微弧氧化膜的裂纹<sup>[12]</sup>。高 强β钛合金经过热处理可以获得不同相组成的基体<sup>[13]</sup>,目 前针对钛合金的微弧氧化或热处理研究较多,但热处 理后组织对微弧氧化膜的特性影响如何,尚有待深入 研究。

Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金属于高强 β 钛合金,可以被用来替代高强钢而使构件达到减重效 果。但是,目前现有高强β钛合金存在的问题是其强 度-塑性-韧性的匹配不如高强钢。该合金提高强度的 常用热处理方法为固溶+时效处理,提高塑性则采用单 一的固溶热处理。基于此,本研究以 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金为研究对象,通过对基体钛合 金的热处理来改变其组织,继而进行微弧氧化处理, 研究不同条件下所获微弧氧化膜的特性。

#### 1 实 验

将 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金线切割为 尺寸 30 mm×20 mm×3 mm 的片状试样,采用表 1 所述 不同的热处理工艺进行处理后,用砂纸打磨,经超声 波清洗后悬挂于电解液中进行微弧氧化处理。试验采 用 WHD-30 型微弧氧化电源,电解液组成为: Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> (16 g/L)+Na<sub>2</sub>EDTA (2.0 g/L)+ Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (10.0 g/L), 处理正负向电压为 380 V/80 V,频率 100 Hz,氧化时 间为 15 min,通过循环水冷装置将电解液温度控制在 20~40 ℃之间。

用 HCC-25 型电涡流测厚仪测量微弧氧化膜厚度,用 QUANTA FEG 650 型扫描电子显微镜对 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金的显微组织及其

#### 表 1 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金热处理工艺

 Table 1
 Heat treatment processes of Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr 

 2Sn-0.5Ee alloy

2011-03	ST C diloy	_
Specimen	Heat treatment process	_
S1	S1 As cast	
S2	850 °C/0.5 h/AC+550 °C/4 h/AC	
<b>S</b> 3	750 °C/1 h/AC	
<b>S</b> 4	850 °C/0.5 h/AC	

收稿日期: 2015-12-19

基金项目:内蒙古自治区自然科学基金 (2014MS0543)

作者简介: 吕 凯, 男, 1983 年生, 博士, 讲师, 内蒙古工业大学材料科学与工程学院, 内蒙古 呼和浩特 010051, 电话: 0471-6575752, E-mail: lk830909@126.com

微弧氧化膜的表面和截面形貌进行观察。LSM700 激 光共聚焦显微分析系统对氧化膜表面的立体形貌及粗 糙度进行分析。采用四探针法对试样热处理前后的电 阻率进行测量, 仪器型号为德国林塞斯 LRS-3。使用 日本理学 D\max-2500PC X 射线衍射仪对微弧氧化膜 的相组成进行分析(Cu 靶,电流 100 mA,电压 40 kV, 步进扫描 0.02 °)。

#### 结果及讨论 2

#### 2.1 不同热处理状态下试样的显微组织

图 1 为 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金铸态 及热处理后的显微形貌。由图 1a 可见, 铸态的 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金是由 β 基体和分 布不均匀的层片状 α 相组成, 经过固溶+时效热处理 后,S2的合金组织中 $\alpha$ 相为次生的层片状 $\alpha$ 相,且分 布均匀。铸态 Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金经 **750** 和 850 ℃固溶热处理后,分别获得了初生的等轴 α 相和单一的β相,见图 1c 和图 1d。

#### 2.2 热处理工艺对电阻率、厚度及粗糙度的影响

表 2 为不同热处理状态下,试样的电阻率及微弧 氧化膜的厚度和粗糙度的测试结果。从表 2 可知,试 样经热处理后, 电阻率有小幅的减小, 电阻率的减小 意味着试样的导电性增强,这会导致试样表面更容易 起弧,有利于微弧氧化反应的进行<sup>[14]</sup>。

试样微弧氧化前的最终打磨工艺相同,在比较不 同基体上同等微弧氧化反应条件下生成的膜层粗糙度 时,可忽略基体表面粗糙度的影响。由表2可见,试 样 S1 和 S2 所获微弧氧化膜的粗糙度较大,热处理获 得组织均匀的 S3 和 S4 表面微弧氧化处理后, 膜层的 粗糙度减小。粗糙度受两个因素的影响,即反应的剧 烈程度和反应的均匀性。S3 和 S4 由于元素分布均匀, 使得试样表面微弧氧化反应也更加均匀,因此,S3和 S4 所获膜层的粗糙度相对较低。

影响微弧氧化膜厚度的主要因素是微弧放电的剧 烈程度,相同处理电压下,S3 的电阻率最小,并且 S3 基体中元素的分布较 S4 更集中, 使得微弧氧化处 理时表面形成大且均匀的弧点,因此 S3 所获膜层的厚 度最大。

通过对上述试样的微弧氧化膜进行研究发现,试 样 S2 固溶+时效处理后,获得  $\beta$  基体+次生  $\alpha$  相的组 织,而 S3 和 S4 通过固溶处理分别获得了  $\beta$ +初生  $\alpha$  相, 以及单一的β相组织,由于合金化元素在S3和S4中 的分布更为均匀,尤其 S3 所获氧化膜厚度更厚,表面 的粗糙度降低,因此,深入的研究可以在确定合金的 强度或塑性等性能的前提下,通过调整热处理工艺来 控制其中 α 相的大小和分布均匀性,进而对微弧氧化 膜进行研究。

2.3 热处理工艺对微弧氧化膜微观形貌的影响



图 1 不同热处理状态下试样的 SEM 照片

Fig.1 SEM images of specimens with different heat treatment processes: (a) S1, (b) S2, (c) S3, and (d) S4

#### 表 2 不同热处理试样的电阻率及微弧氧化膜的厚度及粗糙度

Table 2 Resistivity of specimens and thickness and roughness of MAO coating with different heat treatment

processes		
nen Resistivity/ $\mu \Omega \cdot m$		

Specimen Resistivity/ $\mu\Omega \cdot m$		Thickness/µm	Roughness/µm
<b>S</b> 1	1.923	64.6	8.91
<b>S</b> 2	1.857	67.7	9.40
<b>S</b> 3	1.833	76.3	7.49
<b>S</b> 4	1.840	48.3	7.45

Thickness/um

Poughness/um

图 2 为经过不同热处理工艺后的试样微弧氧化膜 的表面形貌,由图 2a 可见,氧化膜表面有大量直径相 差较大的孔洞,且分布有明显的裂纹;从图 2b 可以发 现,氧化膜表面的孔洞数量减少,微裂纹依然存在, 但是数量减少,同时,氧化膜表面的熔融附着物较多; S3 表面氧化膜的放电遗留孔洞的尺寸较为均匀,见图 2c, 且在表层大孔洞内部可以观察到尺寸较小的放电 通道: 由图 2d 可以观察到 S4 微弧氧化膜表面仅存极 少量的微裂纹。



图 2 不同热处理工艺试样所获微弧氧化膜的表面 SEM 照片

Fig.2 SEM images of MAO surface coatings on specimens with different heat treatment processes: (a)S1, (b) S2, (c) S3, and (d) S4

图 3 为不同热处理状态试样所制得微弧氧化膜的 截面形貌。由图 3a 可见, S1 膜层内部的孔洞尺寸较 大,且形状不规则,这是放电不均匀所导致的。由图 3b 和图 3c 观察可以发现, S2 内部的孔洞则更多的是 以圆形存在,但其直径较 S3 更大。S4 所获的氧化膜 最为致密,这是由于该试样微弧氧化处理时的放电弧 点最为均匀,相同的处理电压下,膜层的增厚主要依 靠对相对薄弱处的放电击穿来实现,因此该热处理试 样的致密微弧氧化膜更难击穿,膜层最薄。

图 4 为不同热处理状态下试样的表面微弧氧化处 理后氧化膜的立体形貌。由图可见,氧化膜表面在不 同的区域存在高低起伏的现象,这是在高温熔融物通 过放电通道的瞬间,被电解液冷却时所形成的,与表 面形貌中的熔融物和放电遗留孔洞相对应。

Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金中的合金元 素在 α 相和 β 相中的溶解度不同,随着不同热处理工 艺所获得的基体相组成也不尽相同,因此,合金元素 在基体中的分布发生改变。铸态时,由于未进行固溶 处理,Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金中的各元 素分布不均匀,使得电极电位不同,在微弧氧化时试 样表面会出现选择性起弧<sup>[10]</sup>,这种试样表面反应不均 匀性导致基体熔融到激冷凝固的过程中产生的热应力 较大,继而膜层的致密性变差,裂纹较多。

热处理后基体中合金成分分布的均匀化使得微弧 氧化反应变得均匀,从而使反应过程中产生的热应力 也比较均匀,随着反应的继续,方向各异的各种应力



图 3 不同热处理工艺试样所获微弧氧化膜的截面 SEM 照片

Fig.3 SEM images of cross section of MAO coatings on specimens with different heat treatment processes: (a) S1, (b)S2, (c) S3, and (d) S4



图 4 不同热处理工艺试样所获微弧氧化膜的立体形貌

Fig.4 Stereo-morphologies of MAO coatings on specimens with different heat treatment processes: (a) S1, (b) S2, (c) S3, and (d) S4

就有可能相互抵消或者不容易产生积聚。因此,试样 S2、S3及S4微弧氧化膜上的裂纹较S1要少。S2和 S3微弧氧化膜由于其基体试样的α相形状的不同,影 响了合金元素在其中的分布,微弧氧化时,试样表面 等轴α相中分布较层片状的α相更均匀,这会使得α 相中的合金元素分布也更均匀,试样表面起弧点的分 布变得均匀和细小,因此无论表面还是截面,试样S3 微弧氧化膜中所观察到的放电孔洞的尺寸都小且均 匀。S4基体为单一的β相,合金元素在整个试样上的 分布通过固溶处理后是均匀的,微弧放电反应也最为 均匀,因此是4种不同热处理状态基体所获膜层中最 致密的,微弧氧化膜越致密,其厚度也越薄,这与厚 度结果相一致。

#### 2.4 微弧氧化膜的相组成

图 5 为不同热处理条件试样微弧氧化处理后氧化膜 的 XRD 图谱。由图 5 可知, Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金的微弧氧化膜主要的组成相为金红石相 TiO2 和锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>,其中锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>是 TiO<sub>2</sub>的亚稳态, 含量较少。试样热处理工艺的不同对所获得的微弧氧化 膜的影响主要发生在 S3 和 S4 上, 其中 750 ℃固溶热处 理后,所获微弧氧化膜的 XRD 图谱中出现了  $\alpha$ -Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 850 ℃固溶热处理后,其微弧氧化膜中的锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 的含量增加。在微弧氧化过程中,合金表面元素的分布 不同,导致电极电位的不同,试样表面随着电压的增加, 会出现选择性起弧<sup>[12]</sup>,试样 S3 和 S4 经相应的热处理后, 其中合金元素的分布更为均匀,试样表面各点放电起弧 的几率趋于一致, 使得其在微弧氧化处理时, 放电火花 更为细小,分布更为均匀,相比 S1 和 S2,熔融物的温 度相对较低,因此,膜层中易生成亚稳态的 Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和锐 钛矿相 TiO<sub>2</sub>。

微弧氧化膜中的相组成主要受到温度的影响,氧化 膜厚度的增加则主要依靠微弧放电的持续作用,膜层越



图 5 不同热处理工艺试样微弧氧化膜的 XRD 图谱



厚,微弧放电击穿越困难,即在微弧氧化末期,氧化膜 的生长速度迅速减小,膜层表面的温度较低,更易于生 成亚稳态的相,如试样 S3 微弧氧化膜中的 Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;此外, 氧化膜越致密,膜层的微裂纹越少,放电击穿也越困难, 进而粗糙度降低,也会导致膜层表面温度的降低,即 S4 氧化膜中的锐钛矿相 TiO<sub>2</sub> 含量相对较多。

### 3 结 论

Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金经 850 ℃
 固溶+550 ℃时效热处理后的组织为 β 基体+层片状 α
 相,经 750 ℃固溶热处理后为 β 基体+等轴 α 相,经
 850 ℃固溶热处理后为单一的 β 晶粒,热处理改变了
 其组织,并使基体中的合金元素分布发生变化。

2)热处理后试样的电阻率有小幅降低,基体经 750 ℃固溶热处理后所获微弧氧化膜的厚度最厚,为 76.3 μm,粗糙度为 7.49 μm,经 850 ℃固溶热处理后 所获微弧氧化膜的厚度和粗糙度最小,分别为 48.3 和 7.45 μm。

3)经 750 和 850 ℃固溶热处理后的试样,在微 弧氧化后,其膜层表面裂纹较少,并且致密。

4) Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe 合金的微弧氧化 膜主要的组成相为金红石相 TiO<sub>2</sub>和锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>,其中 锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>含量较少。

#### 参考文献 References

[1] Li H, Sun Y Z, Zhang J. Appl Surf Sci[J], 2015, 342: 183

- [2] Lu X Y, Feng X G, Zuo Y et al. Surf Coat Technol[J], 2015, 270: 227
- [3] Ma K J, Mohannad M S, Wu W T. Surf Coat Technol[J], 2014, 259: 318
- [4] Li Qiang(李强), Yu Jingguan(于景媛), Shi Ping(石萍) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2013, 42(6): 1159
- [5] Wang Zhigang(王志刚), Chen Weidong(陈伟东), Yan Shufang(闫淑芳) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程)[J], 2015, 44(1): 184
- [6] Luo Q, Li X W, Cai Q Z. Int J Miner Metall Mater[J], 2012, 19(11): 1045
- [7] Cai Siqi(蔡思祺), Zhao Xuan(赵 萱), Luo Qiang(罗 强) et al. Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection(中国 腐蚀与防护学报)[J], 2014, 34(3): 277
- [8] Hao G D, Yao Z P, Jiang Z H. Rare Met[J], 2007, 26(6): 560
- [9] Wang Shuaixing(王帅星), Du Nan(杜楠), Liu Daoxin(刘道新) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程)[J], 2013, 42(7): 1402

- [10] Yu Jing(于 晶), Wu Lianbo(吴连波), Ma Weihong(马维红).
   Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2015, 44(3): 692
- [11] Jing Wensen(井文森), Han Jianye(韩建业), Zhang Minghua (张明华) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有 金属材料与工程)[J], 2012, 41(9): 1657
- [12] Ma Ying(马 颖), Zhang Hongfeng(张洪峰), Hao Yuan(郝 远)

et al. Chinese Journal Materials of Research(材料研究学 报)[J], 2009, 23(6): 656

- [13] Du Z X, Xiao S L, Xu L J et al. Materials and Design[J], 2014, 55: 183
- [14] Wang Xiaojun(王晓军), Liu Xiangdong(刘向东), Liu Yongzhen(刘永珍) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程) [J], 2007, 36(S3): 612

# Effect of Heat Treatment on Characteristics of Coating on Micro-arc Oxidation $\beta$ Titanium Alloy

Lv Kai<sup>1,2</sup>, Du Zhaoxin<sup>1</sup>, Liu Xiangdong<sup>1,2</sup>, Fu Junsong<sup>1</sup>, Chi Bo<sup>1</sup>

(1. Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China)

(2. Key Laboratory of Materials Processing & Control Engineering of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010051, China)

**Abstract:** The phase composition and resistivity of Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe alloy after different heat treatment processes were studied. The effects of heat treatment on thickness, roughness, micromorphology and phase composition of the micro-arc oxidation coating were analyzed. The results show that since heat treatments change the phase composition of Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe alloy, the resistivity of the alloy slightly decreases after heat treatment. With the solid solution heat treatment at 850 °C, the thickness and roughness of the micro-arc oxidation coating are minimum, which are 48.3 and 7.45  $\mu$ m, respectively. Morphology observation reveals that the coating is compact with few cracks, after 750 and 850 °C solid solution heat treatment. XRD analysis indicates that the micro-arc oxidation coating is composed of anatase TiO<sub>2</sub> and rutile TiO<sub>2</sub>.

Key words: micro-arc oxidation; heat treatment;  $\beta$  titanium alloy; characteristics of oxidation coating

Corresponding author: Lv Kai, Ph. D., Lecturer, School of Materials Science and Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, P. R. China, Tel: 0086-471-6575752, E-mail: lk830909@126.com